

Urkunde

über die Erteilung des
Patents Nr. 10 2014 213 942

Bezeichnung:

Vakuumanlage, insbesondere Plasmaanlage, mit einem rundum geschlossenen
Kammerstrangpressprofil

IPC:

H01J 37/16

Inhaber/Inhaberin:

Diener, Christof-Herbert, 72202 Nagold, DE

Erfinder/Erfinderin:

Erfinder gleich Anmelder

Tag der Anmeldung:

17.07.2014

Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung:

28.01.2016

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts



Cornelia Rudloff-Schäffer

München, 28.01.2016

